Индуцированное микроволновым излучением магнето-межподзонное рассеяние в квадратной решетке антиточек

А. А. Быков^{*×1)}, И. С. Стрыгин^{*×}, А. В. Горан^{*}, Е. Е. Родякина^{*×}, Д. В. Номоконов^{*}, И. В. Марчишин^{*}, С. Абеди⁺²⁾, С. А. Виткалов⁺²⁾

* Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН, 630090 Новосибирск, Россия

 $^{\times} {\rm Hoвосибирский}$ государственный университет, 630090 Новосибирск, Россия

⁺Physics Department, City College of the City University of New York, 10031 New York, USA

Поступила в редакцию 9 октября 2019 г. После переработки 9 октября 2019 г. Принята к публикации 9 октября 2019 г.

Исследовано влияние микроволнового излучения на низкотемпературный магнетотранспорт электронов в квадратной решетке антиточек с периодом $d \approx 0.8$ мкм, изготовленной на основе GaAs квантовой ямы с двумя заполненными энергетическими подзонами E_1 и E_2 . Показано, что в исследуемой решетке антиточек вследствие значительной разницы концентраций электронов в подзонах наблюдаются соизмеримые осцилляции сопротивления лишь для первой подзоны. Обнаружено, что под действием микроволнового излучения в условиях циклотронного резонанса на фоне основного соизмеримого пика возникают осцилляции сопротивления, периодичные по обратному магнитному полю. Установлено, что период этих осцилляций соответствует периоду магнето-межподзонных осцилляций. Обнаруженный эффект объясняется возрастанием скорости межподзонного рассеяния вследствие различного разогрева электронов в подзонах E_1 и E_2 .

DOI: 10.1134/S0370274X19220065

Влияние микроволнового излучения на транспорт двумерного (2D) электронного газа в решетках антиточек, изготовленных на основе GaAs квантовых ям с одной заполненной энергетической подзоной Е₁, изучается со времени создания таких низкоразмерных систем [1–3]. Всплеск интереса к этой области исследований в последнее десятилетие был обусловлен открытием осцилляций сопротивления, индуцированных микроволновым излучением (английская аббревиатура MIRO – microwave-induced resistance oscillations) в 2D электронном газе при больших факторах заполнения [4-6]. Период этих осцилляций определяется отношением круговой частоты микроволнового излучения ω к циклотронной частоте $\omega_c = eB/m^*$, где B – магнитное поле, а *m*^{*} – эффективная масса электронов, вследствие чего такие осцилляции сопротивления часто называют ω/ω_c -осцилляциями. Сравнительно недавно ω/ω_c осцилляции были обнаружены в одномерных латеральных сверхрешетках [7, 8]. В этих работах было показано, что, как и в "мелкой" треугольной решетке

антиточек [3], соизмеримые геометрические резонансы сопротивления и ω/ω_c -осцилляции сосуществуют.

Заполнение в квантовой яме второй энергетической подзоны E_2 приводит к тому, что в этом случае сопротивление ρ_{xy} будет определяться уже суммарной концентрацией электронов в подзонах $n_H = n_1 + n_2$, а в зависимости $\rho_{xx}(B)$ будут проявляться две серии осцилляций Шубникова-де Гааза (ШдГ). Транспорт в двухподзонной системе определяется не только процессами рассеяния электронов в каждой из подзон в отдельности, но также еще и межподзонным рассеянием [9–13]. Наиболее ярким проявлением межподзонного рассеяния являются магнето-межподзонные (ММП) осцилляции сопротивления (английская аббревиатура MISO – magneto-intersubband oscillations), период и амплитуда которых определяются выражениями:

$$E_2 - E_1 = k\hbar\omega_c,\tag{1}$$

$$\Delta \rho_{\rm MISO} / \rho_0 = A_{\rm MISO} \lambda_{\rm MISO}^2 \cos(2\pi \Delta_{12} / \hbar \omega_c), \qquad (2)$$

где E_1 – положение дна первой подзоны, E_2 – положение дна второй подзоны, k – целое положительное число, $\rho_0 = \rho_{xx}(B=0), A_{\rm MISO} = 2\tau_{tr}/\tau_{12}, \tau_{tr}$ – транспортное время рассеяния, τ_{12} – время межподзонного

¹⁾e-mail: bykov@isp.nsc.ru

²⁾S. Abedi, S. A. Vitkalov.

рассеяния, $\lambda_{\text{MISO}}^2 = \lambda_1 \lambda_2$, $\lambda_1 = \exp(-\pi/\omega_c \tau_{q1})$ и $\lambda_2 = \exp(-\pi/\omega_c \tau_{q2})$ – факторы Дингла в первой и второй подзонах, τ_{q1} и τ_{q2} – квантовые времена жизни в энергетических подзонах, $\lambda_{\text{MISO}} = \exp(-\pi/\omega_c \tau_q^{\text{MISO}})$, $\tau_q^{\text{MISO}} = 2\tau_{q1}\tau_{q2}/(\tau_{q1} + \tau_{q2})$, $\Delta_{12} = (E_2 - E_1)$.

К настоящему времени ω/ω_c – осцилляции обнаружены не только в одноподзонных электронных системах, но и в двухподзонных [14–16]. Особенностью микроволнового фотосопротивления двухподзонной электронной системы, по сравнению с одноподзонной, является то, что в ней ω/ω_c -осцилляции сопротивления интерферируют с ММП-осцилляциями [15]. В настоящей работе приводятся первые результаты экспериментального изучения микроволнового фотосопротивления двухподзонной электронной системы в квадратной решетке антиточек, изготовленной на основе одиночной GaAs квантовой ямы с двумя заполненными энергетическими подзонами. Основная цель работы состояла в установлении роли межподзонного рассеяния в микроволновом фотосопротивлении квазидвумерного электронного газа в квадратной решетке антиточек в классически сильных магнитных полях.

Исходная гетероструктура представляла собой одиночную GaAs квантовую яму шириной 26 нм с боковыми сверхрешеточными барьерами AlAs/GaAs [17–19]. Результаты самосогласованного расчета волновых функций электронов для первых двух энергетических подзон в GaAs квантовой яме и зонной диаграммы гетероструктуры представлены на рис. 1. Величина энергетического расщепления $\Delta_{12} = E_2 - E_1$, полученная из расчета, составляла $\Delta_{12} \approx 13.2$ мэВ. Наличие носителей заряда в GaAs квантовой яме обеспечивалось Si *б*-легированием. Одиночные Si δ -легированные слои располагались с двух сторон от GaAs квантовой ямы на расстоянии 29.4 нм от ее границ. Расстояние от центра квантовой ямы до планарной поверхности структуры составляло 117.7 нм. Гетероструктура выращивалась методом молекулярно-лучевой эпитаксии на (100) GaAs подложке.

Исследования проводились на мостиках шириной W = 50 мкм и длиной L = 100 мкм. Мостики изготавливались с использованием оптической фотолитографии и жидкостного травления. На вставке к рис. 2а изображена упрощенная геометрия образца. Образец состоит из двух мостиков, на одном из которых формировалась квадратная решетка антиточек. Период решетки d и диаметр антиточек a составляли: $d \approx 800$ нм; $a \approx 200$ нм. Решетка изготавливалась при помощи электронно-лучевой литографии и "сухого" травления. Эксперименты проводи-



Рис. 1. (Цветной онлайн) (а) – Потенциальный профиль дна зоны проводимости в Г-точке и волновые функции симметричного $\Psi_1(z)$ и антисимметричного $\Psi_2(z)$ энергетических состояний для квантовой ямы GaAs с боковыми сверхрешеточными барьерами AlAs/GaAs. Стрелками обозначены положения δ -легированных слоев в боковых барьерах. (b) – Зависимости U_{Γ} , E_1 , E_2 и E_F от z

лись при температуре $T = 4.2 \,\mathrm{K}$ в магнитных полях $B < 2 \,\mathrm{Tr}$. Сопротивление образцов измерялось на переменном токе частотой 762 Гц, величина которого не превышала $10^{-6} \,\mathrm{A}$. В исходной гетероструктуре концентрация и подвижность электронов составляли: $n_H \approx 8.1 \cdot 10^{15} \,\mathrm{m}^{-2}$; $\mu \approx 73 \,\mathrm{m}^2/\mathrm{Bc}$. Микроволновое излучение подавалось на образец при помощи круглого волновода диаметром 6 мм. Образец располагался в нескольких миллиметрах от открытого конца волновода.

На рисунке 2а представлена зависимость сопротивления R_{23} от магнитного поля B, измеренная при температуре T = 4.2 К на контрольном мостике. На этой зависимости в диапазоне магнитных полей 0.1 < B < 0.6 Тл наблюдаются ММП осцилляции, а в магнитных полях B > 0.6 Тл ММП осцилляции



Рис. 2. (Цветной онлайн) (а) – Зависимость $R_{23}(B)$ на контрольном мостике, измеренная при T = 4.2 К. Стрелкой указано положение ММП максимума под номером k = 15. На вставке изображена геометрия образца, один сегмент которого покрыт антиточками. (b) – Зависимость $R_{45}(B)$, измеренная на мостике с квадратной решеткой антиточек при T = 4.2 К. Стрелками указаны магнитные поля B_1 и B_2 , при которых $R_{c1}/d \approx 0.5$ и 1.5. На вставке изображены два характерных типа электронных траекторий в квадратной решетке антиточек: 1 – пиннингованная орбита; 2 – убегающая траектория

сосуществуют с осцилляциями ШдГ [17]. В Фурьеспектре зависимости $R_{23}(1/B)$ для контрольного мостика проявляются три частоты. Две из них соответствуют частотам осцилляций ШдГ в первой и второй подзонах ($f_{\rm SdH1} \approx 12.9 \,{\rm Tr}$ и $f_{\rm SdH2} \approx 4.0 \,{\rm Tr}$), а третья – ММП осцилляциям ($f_{\rm MISO} \approx 8.9 \,{\rm Tr}$). Вычисленные из частот осцилляций ШдГ концентрации электронов в подзонах составили: $n_1 \approx 6.2 \cdot 10^{15} \,{\rm m}^{-2}$; $n_2 \approx 1.9 \cdot 10^{15} \,{\rm m}^{-2}$. Определенная из частоты $f_{\rm MISO}$ величина межподзонного расщепления составила $\Delta_{12} \approx 15.2 \,{\rm m}$, что близко к значению, полученному из самосогласованного расчета исследуемой квантовой ямы.

На рисунке 2b представлена зависимость сопротивления R_{45} от магнитного поля *B*, измеренная при температуре $T = 4.2 \,\mathrm{K}$ на мостике с квадратной решеткой антиточек. Наиболее ярко в этой зависимости проявляются два пика, отмеченные на рисунке стрелками: $B_1 \approx 0.31$ Тл и $B_2 \approx 0.11$ Тл. Аналогичные пики наблюдались впервые в магнетосопротивлении одноподзонных электронных систем в квадратных решетках антиточек и были объяснены соизмеримостью циклотронного радиуса электронов R_c и периода решетки d [20-23]. Появление геометрических резонансов сопротивления связано с тем, что в решетках антиточек значительный вклад в классический магнетотранспорт вносят электроны, движущиеся по устойчивым пиннингованным и убегающим траекториям [22, 23]. В квадратной решетке антиточек два наиболее ярких соизмеримых пика сопротивления возникают в магнитных полях, при которых $R_c/d \approx 0.5$ и 1.5.

Аналогично двухподзонному магнетотранспорту в одномерных латеральных сверхрешетках [24, 25], в зависимости $R_{45}(B)$ должны наблюдаться две серии геометрических резонансов для каждой из подзон. Однако, как и для одноподзонной системы электронов в квадратной решетке антиточек [21], в зависимости $R_{45}(B)$ наблюдаются лишь два соизмеримых пика. Такую зависимость $R_{45}(B)$ можно объяснить тем, что в решетке антиточек n_1 много больше чем n_2 . В этом случае вклад второй подзоны в магнетотранспорт будет незначительным по сравнению с вкладом первой подзоны. Вычисленные из частот осцилляций ШдГ концентрации электронов в подзонах для мостика с решеткой антиточек составили $n_1 \approx 5.9 \cdot 10^{15} \,\mathrm{m}^{-2}$ и $n_2 \approx 1.8 \cdot 10^{15} \,\mathrm{m}^{-2}$, т.е. выполняется условие $n_1 > 3n_2$, что согласуется с нашей интерпретацией. Величины B, при которых отношение $R_{c1}/d \approx 0.5$ и 1.5, составили: $B_1 \approx 0.32$ Тл и $B_2 \approx 0.11 \,\mathrm{Tr}$. Эти расчетные величины хорошо совпадают с их экспериментальными значениями, что указывает на доминирующий вклад первой подзоны в классический магнетотранспорт в исследуемой решетке антиточек.

Рисунок За показывает влияние микроволнового излучения на сопротивление двухподзонной электронной системы. В отличие от одноподзонной системы, в двухподзонной наблюдается интерференция ω/ω_c -осцилляций и ММП осцилляций. Такое поведение объясняется влиянием межподзонной связи на частотно зависимую фотоиндуцированную часть неравновесной функции распределения электронов [15]. Рисунок 3b демонстрирует иное влияние микроволнового излучения на сопротивление двухпод-



Рис. 3. (Цветной онлайн) (а) – Зависимости $R_{23}(B)$ и $R_{23}^{\omega}(B)$, измеренные при T = 4.2 К на контрольном мостике без облучения и с облучением на частоте $\omega/2\pi \approx 150$ ГГц. Стрелкой указано положение циклотронного резонанса. (b) – Зависимости $R_{45}(B)$ и $R_{45}^{\omega}(B)$, измеренные при T = 4.2 К на квадратной решетке антиточек без облучения и с облучением на частоте $\omega/2\pi \approx 150$ ГГц. Стрелкой указано положение циклотронного резонанса

зонной электронной системы в квадратной решетке антиточек. В зависимости $R_{45}^{\omega}(B)$ отсутствуют ω/ω_c осцилляции, а амплитуда соизмеримых пиков значительно подавлена. Мы связываем подавление соизмеримых осцилляций с разогревом электронного газа микроволновым излучением, а отсутствие ω/ω_c осцилляций – с рассеянием электронов на потенциале антиточек. Необычным является то, что в зависимости $R_{45}^{\omega}(B)$ в условиях циклотронного резонанса появилась осциллирующая компонента, отсутствующая в зависимости $R_{45}(B)$.

Подробное поведение зависимостей $R_{45}(B)$ и $R_{45}^{\omega}(B)$ в области основного соизмеримого пика представлено на рис. 4а. Видно, что в зависимости $R_{45}^{\omega}(B)$, в отличие от $R_{45}(B)$, имеется осциллирующая компонента. Анализ этой компоненты показал, что обнаруженные осцилляции периодичны по 1/B, а их период соответствует ММП осцилляциям.



Рис. 4. (Цветной онлайн) (а) – Зависимости $R_{45}(B)$ и $R_{45}^{\omega}(B)$ вблизи основного соизмеримого пика, измеренные при T = 4.2 К на мостике с квадратной решеткой антиточек без облучения и с облучением на частоте $\omega/2\pi \approx 150$ ГГц. (b) – Толстая линия – зависимость осциллирующей компоненты $\Delta R_{\rm osc}^{\omega}(B)$. Тонкая линия – расчет по формуле Лоренца с подгоночным параметром $\tau_{CR} = 9.7$ пс

Удивительным является то, что ММП осцилляции возникают в присутствии микроволнового излучения. В соответствии с формулой (2) амплитуда ММП осцилляций зависит экспоненциально от величины $1/\tau_q^{\text{MISO}}$. Рассеяние на антиточках уменьшает τ_q^{MISO} , что приводит к подавлению ММП осцилляций. Разогрев электронного газа также должен приводить к подавлению ММП осцилляций, так как при увеличении температуры τ_q^{MISO} падает [17]. Однако в эксперименте микроволновое излучение в условиях циклотронного резонанса, наоборот, возрождает ММП осцилляции.

Мы считаем, что появление ММП осцилляций в решетке антиточек под действием микроволнового излучения в области основного соизмеримого пика обусловлено увеличением межподзонного рассеяния вследствие разогрева электронов в подзонах E_1 и E_2 до различных неравновесных температур T_{e1} и T_{e2} . Значительная часть электронов в подзоне E_1 в магнитном поле B_1 движется по пиннингованным орбитам и не сталкивается с антиточками, в отличие от электронов в подзоне E_2 . Поэтому ширина линии циклотронного резонанса для электронов в подзоне E_1 будет уже, чем для электронов в подзоне E_2 . Таким образом, поглощение микроволнового излучения в условиях циклотронного резонанса в окрестности магнитного поля B_1 будет более интенсивным в первой подзоне, чем во второй, и, соответственно, T_{e1} будет больше T_{e2} .

С нашей точки зрения, в условиях, когда $T_{e1} =$ T_{e2} , скорость упругих электронных переходов =между подзонами изменится несущественно по сравнению с равновесной ситуацией. В этом случае микроволновый разогрев двухподзонной системы электронов в решетке антиточек должен приводить лишь к уменьшению τ_{a}^{MISO} за счет увеличения электронэлектронного рассеяния. Однако в условиях, когда $T_{e1} > T_{e2}$, скорость упругих электронных переходов между подзонами на краях энергетического интервала $k_B T_{e1}$ должна увеличиться, что приведет к уменьшению τ_{12} . В энергетическом диапазоне между $E_F + k_B T_{e1}/2$ и $E_F + k_B T_{e2}/2$ скорость переходов из первой подзоны во вторую увеличится, так как энергетические состояния в этом диапазоне в первой подзоне заняты, а во второй – свободны. В диапазоне энергий между $E_F - k_B T_{e1}/2$ и $E_F - k_B T_{e2}/2$ возникают дополнительные электронные переходы из второй подзоны в первую, так как в первой подзоне для таких переходов имеются свободные энергетические состояния.

Рисунок 4b показывает, что зависимость амплитуды обнаруженных ММП осцилляций от В, как и форма классической резонансной линии, хорошо описывается контуром Лоренца с одним подгоночным параметром $\tau_{\rm CB}$. Полученная величина $\tau_{\rm CR} = 9.7\,\rm{nc}$ превышает транспортное время рассеяния электронов в решетке антиточек $\tau_{tr}^{\rm SAL}\approx 2.9\,{\rm nc}$ в несколько раз. Такое соотношение между τ_{tr}^{SAL} и $\tau_{\rm CR}$ указывает на то, что ширину резонансной линии определяют электроны в первой подзоне, не сталкивающиеся с антиточками. ММП осцилляции имеют максимальную амплитуду в условиях резонансного поглощения микроволнового излучения, когда T_{e1} максимальна. В этих условиях разность T_{e1} – $-T_{e2}$ имеет также максимальную величину, и, соответственно, скорость межподзонных переходов будет максимальна.

Таким образом, в настоящей работе исследован магнетотранспорт двухподзонной системы электронов в квадратной решетке антиточек. Показано, что в исследуемой решетке наблюдаются соизмеримые осцилляции сопротивления лишь для первой подзоны, концентрация электронов в которой больше, чем во второй. Установлено, что под действием микроволнового излучения амплитуда соизмеримых осцилляций в решетке антиточек уменьшается, а ω/ω_c осцилляции не возникают. Обнаружено, что в условиях циклотронного резонанса на фоне основного соизмеримого пика возникают осцилляции сопротивления, обусловленные магнето-межподзонным рассеянием. Зависимость амплитуды обнаруженных ММП осцилляций от В количественно описывается контуром Лоренца, ширина которого определяется временем релаксации, превышающим транспортное время рассеяния электронов в решетке антиточек. Обнаруженный эффект объясняется уменьшением времени рассеяния между подзонами в условиях различного разогрева электронных подсистем микроволновым излучением.

Работа была выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект #18-02-00603 и Национального научного фонда США (Отдел материаловедения, грант #1702594). При изготовлении образцов было использовано оборудование ЦКП "Наноструктуры" при ИФП СО РАН.

- A. A. Bykov, G. M. Gusev, Z. D. Kvon, V. M. Kudryashev, and V. G. Plyukhin, JETP Lett. 53, 427 (1991).
- E. Vasiliadou, R. Fleischmann, D. Weiss, D. Heitmann, K. V. Klitzing, T. Geisel, R. Bergmann, H. Schweizer, and C. T. Foxon, Phys. Rev. B 52, R8658(R) (1995).
- Z. Q. Yuan, C. L. Yang, R. R. Du, L. N. Pfeiffer, and K. W. West, Phys. Rev. B 74, 075313 (2006).
- M. A. Zudov, R. R. Du, J. A. Simmons, and J. L. Reno, Phys. Rev. B 64, 201311(R) (2001).
- P. D. Ye, L. W. Engel, D. C. Tsui, J. A. Simmons, J. R. Wendt, G. A. Vawter, and J. L. Reno, Appl. Phys. Lett. **79**, 2193 (2001).
- I.A. Dmitriev, A.D. Mirlin, D.G. Polyakov, and M.A. Zudov, Rev. Mod. Phys. 84, 1709 (2012).
- A. A. Bykov, I. S. Strygin, E. E. Rodyakina, W. Mayer, and S. A. Vitkalov, JETP Lett. **101**, 703 (2015).
- A. A. Bykov, I.S. Strygin, A.V. Goran, A.K. Kalagin, E. E. Rodyakina, and A.V. Latyshev, Appl. Phys. Lett. 108, 012103 (2016).
- V. M. Polyanovskii, Sov. Phys. Semicond. 22, 1408 (1988).
- 10. P.T. Coleridge, Semicond. Sci. Technol. 5, 961 (1990).
- M. E. Raikh and T. V. Shahbazyan, Phys. Rev. B 49, 5531 (1994).

- N.S. Averkiev, L.E. Golub, S.A. Tarasenko, and M. Willander, J. Phys.: Condens. Matter 13, 2517 (2001).
- 13. O.E. Raichev, Phys. Rev. B 78, 125304 (2008).
- A. A. Bykov, D. R. Islamov, A. V. Goran, and A. I. Toropov, JETP Lett. 87, 477 (2008).
- S. Wiedmann, G. M. Gusev, O. E. Raichev, T. E. Lamas, A. K. Bakarov, and J. C. Portal, Phys. Rev. B 78, 121301(R) (2008).
- A. A. Bykov, A. V. Goran, and A. K. Bakarov, J. Phys. D: Appl. Phys. 51, 28LT01 (2018).
- A. V. Goran, A. A. Bykov, A. I. Toropov, and S. A. Vitkalov, Phys. Rev. B 80, 193305 (2009).
- A. A. Bykov, A. V. Goran, and S. A. Vitkalov, Phys. Rev. B 81, 155322 (2010).

- 19. A.A. Bykov, JETP Lett. 100, 786 (2015).
- K. Ensslin and P. M. Petroff, Phys. Rev. B 41, 12307(R) (1990).
- D. Weiss, M. L. Roukes, A. Menschig, P. Grambow, K. von Klitzing, and G. Weimann, Phys. Rev. Lett. 66, 2790 (1991).
- R. Fleischmann, T. Geisel, and R. Ketzmerick, Phys. Rev. Lett. 68, 1367 (1992).
- 23. E. M. Baskin, G. M. Gusev, Z. D. Kvon, A. G. Pogosov, and M. V. Entin, JETP Lett. 55, 678 (1992).
- 24. J. P. Lu and M. Shayegan, Phys. Rev. B 58, 1138 (1998).
- А. А. Быков, И. С. Стрыгин, А. В. Горан, Д. В. Номоконов, И. В. Марчишин, А. К. Бакаров, Е. Е. Родякина, А. В. Латышев, Письма в ЖЭТФ 110, 337 (2019).